

©1995 г.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОКОНТАКТОВ ПОЛУПРОВОДНИК-ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ

В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь, В.Х.Шпунт

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук,
194021, Санкт-Петербург, Россия
(Получена 26 июля 1994 г. Принята к печати 2 августа 1994 г.)

Созданы выпрямляющие гетероконтакты между сколотой поверхностью *n*-InSe и зелеными листьями *Populus nigra* L. Обнаружен фотовольтаический эффект в диапазоне энергий фотонов 1.2–1.8 эВ при освещении структур со стороны листьев. Обсуждаются спектральные зависимости квантовой эффективности фотопреобразования в зависимости от геометрии освещения структур в сопоставлении со спектральной зависимостью оптического пропускания *Populus nigra* L. Отмечена практическая значимость обнаруженной фоточувствительности гетероконтактов нового типа.

Достаточно широко изучена фоточувствительность контакта полупроводников с различными твердыми и жидкими веществами (полупроводники, металлы, электролиты, живая ткань и т.д. [1–7]. В данной работе сообщается о первых наблюдениях фоточувствительности систем, представляющих собой непосредственный контакт между полупроводником и зелеными листьями растений, что может представить интерес в качестве одного из альтернативных направлений расширения круга материалов фотоэлектроники за счет чрезвычайно распространенных в природе объектов биологического происхождения.

Исследования проводились на зеленых листьях *Populus nigra* L., находящихся в биологическом контакте с материнским растением. В качестве полупроводника использовались сколотые пластины (толщины 10–70 мкм) InSe с зеркальными плоскостями. Монокристаллы InSe были электрически однородными с концентрацией свободных электронов $n = 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и холловской подвижностью $50\text{--}70 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ при $T = 300 \text{ K}$. Зеленые листья имели сопротивление $10^4\text{--}10^6 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ и при помещении их в температурный градиент $\simeq 20 \text{ град}/\text{см}$ обнаруживали термоэдс 3–5 мВ, знак которой дает основания считать, что подвижные носители в таких образцах имеют положительный заряд. Следовательно, приведение в непосредственный контакт естественной плоскости скола *n*-InSe с поверхностью листьев могло привести к получению

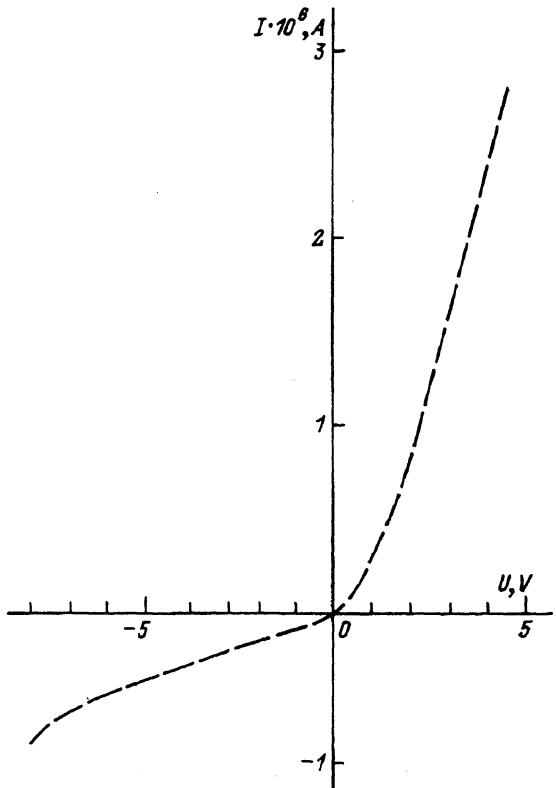


Рис. 1. Стационарная вольт-амперная характеристика структуры n -InSe/зеленый лист *Populus nigra* L. при $T = 300$ К. (Пропускное направление отвечает минусу внешнего напряжения смещения на кристалле InSe, площадь контакта $S \approx 0.3 \text{ см}^2$).

$n-p$ -структуры. Наши эксперименты в данном направлении подтвердили факт образования на таком контакте выпрямляющих структур. Стационарная вольт-амперная характеристика одного из таких контактов представлена на рис. 1. Следует сказать, что параметры таких структур были хорошо воспроизводимыми и указывали на отсутствие какой-либо деградации, если листья находились в биологическом контакте с растением (процессы усыхания при отторжении пока мы не рассматриваем). При комнатных температурах и напряжениях смещений ≈ 5 В выпрямление в таких структурах находится в пределах 3–5.

При освещении полученных структур возникает фотовольтаический эффект, знак которого не зависит от энергии падающих фотонов в диапазоне 1–2 эВ и места локализации возбуждающего зондирующего излучения на поверхности структуры. Это позволяет считать, что фотовольтаический эффект определяется процессами разделения неравновесных носителей заряда в электрическом поле, возникающем в результате создания контакта между полупроводником и зеленым листом растения. Фотовольтаический эффект максимальен при освещении структур со стороны листьев, которые всегда заряжаются положительно. Последний факт находится в соответствии с зонной диаграммой такого анизотипного контакта. Вольтаическая фоточувствительность созданных структур достигает 70–100 В/Вт, а токовая — 3–5 мА/Вт при $T = 300$ К.

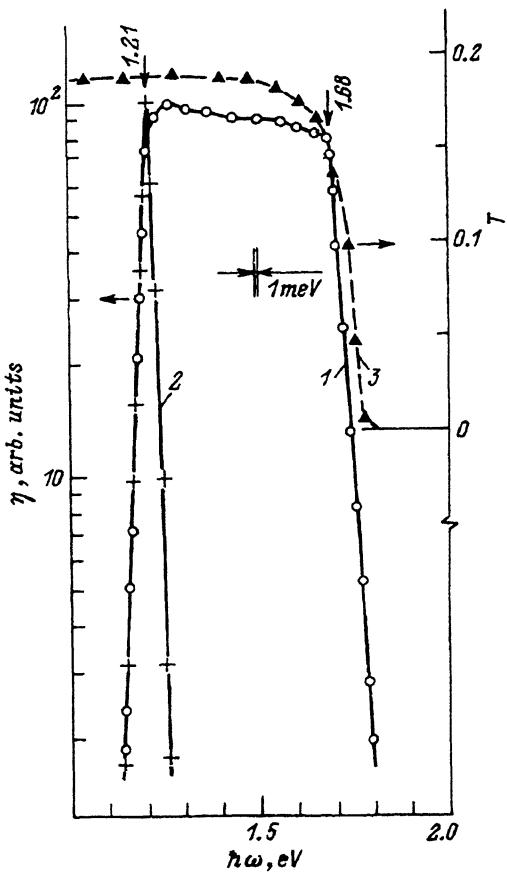


Рис. 2. Спектральные зависимости относительной квантовой эффективности в структуре n -InSe/зеленый лист *Rorippa nigra* L. (1 — освещение со стороны зеленого листа, 2 — со стороны InSe) и оптического пропускания зеленого листа (3) толщиной 30 мкм при $T = 300$ К.

На рис. 2 приведены типичные спектральные зависимости относительной квантовой эффективности η фотопреобразования одной из полученных структур при $T = 300$ К. При освещении со стороны зеленого листа спектральная зависимость квантовой эффективности имеет характерный для классических гетероструктур вид, когда фоточувствительность сохраняется практически неизменной и достаточно значительной в диапазоне между ширинами запрещенных зон контактирующих полупроводников [1]. Действительно, в созданных структурах в диапазоне энергий фотонов от 1.2 до 1.7 эВ имеет место «эффект окна», который обычно достигается при освещении гетероструктуры со стороны ее широкозонной компоненты [1]. В рассматриваемом типе гетероструктур роль широкозонной компоненты играет зеленый лист. Энергетическое положение коротковолновой границы фоточувствительности в гетероструктурах InSe-[зеленый лист] совпадает с положением границы оптического пропускания излучения листом (рис. 2, кривые 1 и 3), что и приводит в конечном счете к понижению η при освещении со стороны листьев. Крутизна длинноволнового края η ($\approx 60 \text{ эВ}^{-1}$) и его энергетическое положение (рис. 2, кривые 1 и 2) обусловлены прямыми межзонными переходами в веществе узкозонной компоненты гетероструктур — селениде индия. При освещении таких

структур со стороны n -InSe знак фотовольтаического эффекта сохраняется неизменным, а резкий коротковолновый спад η при $\hbar\omega \geq 1.21 \text{ эВ}$ вызван началом сильного поглощения оптического излучения в селениде индия и его локализацией в тонком приповерхностном слое на расстояниях, превышающих длину диффузионного смещения фотогенерированных дырок в InSe.

Таким образом, показано, что на границе полупроводника (InSe) с растением (зеленые листья *Populus nigra L.*) возникает фотовольтаический эффект, который может указывать на одну из возможных областей применения нового типа гетероконтактов.

Список литературы

- [1] А. Милнс, Д. Фойхт. *Гетеропереходы и переходы металл–полупроводник* (М., Мир, 1975).
- [2] В.Л. Бакуменко, В.Ф. Чишко. ФТП, **11**, 2000 (1977).
- [3] V.Yu. Rud', Yu.V. Rud', M. Serginov. Phys. St. Sol. (a), **121**, K171 (1990).
- [4] Н.М. Мехтиев, Ю.В. Рудь, Э.Ю. Салаев. Микроэлектроника, **14**, 217 (1985).
- [5] Н.Н. Константинова, М.А. Магомедов, В.Ю. Рудь. ФТП, **26**, 558 (1992).
- [6] В.Х. Шпунт, Ю.В. Рудь. ЖТФ, **19**, 37 (1993).
- [7] Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. *Молекулярные полупроводники* (М., Мир, 1988).

Редактор В.В. Чалдышев

Discovery of photosensitivity in semiconductor/green leaf heterostructures

V.Yu.Rud', Yu.V.Rud', V.Ch.Shpunt

A.F.Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St.Petersburg, Russia

It has been shown that the contact semiconductor/green leaf allows to fabricate photoconvertors with the voltage sensitivity up to 100 V/W at 300 K. The spectral response of the photosensitivity of these structures as a function of illumination geometry has been studied. The results obtained suggest using the application potential of the structures as photodetectors.
